PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

62-204442

(43)Date of publication of application: 09.09.1987

(51)Int.CI. G11B 7/24 G11B 7/00

(21)Application number: 61-045964 (71)Applicant: TOSHIBA CORP

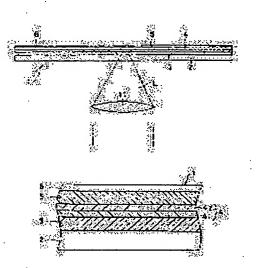
(22)Date of filing: 03.03.1986 (72)Inventor: KOBAYASHI TADASHI

(54) OPTICAL RECORDING MEDIUM AND ITS RECORDING METHOD

(57)Abstract:

PURPOSE: To carry out both unerasable recording and erasable recording on one optical disk by providing a recording layer consisting of ≥2 kinds of films having a different composition in specified thickness ratio and capable of changing from the initial state to an amorphous state by liq. quenching and changing from the initial state to a crystallized state by liq. annealing.

CONSTITUTION: The recording layer 4 consists of the laminate of the thin films 41 and 42 composed of ≥2 kinds of different substances. Si and Au, Si and Ag, Te and Ge, etc., are respectively used as the films 41 and 42. For example, when Si and Au are used as the recording films 41 and 42 respectively, the ratio in film thickness of Si to Au is controlled between 2/8W3/7. Consequently, the alloyed AuSi alloy, namely the recording layer 4, can be changed from the crystallized state to the amorphous state by the difference in energy quantity between the irradiated laser beams L. In addition, Au can be used as the recording film 41, and Si can be used as the recording film 42.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭62-204442

@Int_Cl.4

識別記号

厅内整理番号

43公開 昭和62年(1987)9月9日

G 11 B 7/24 7/00

Z –

A -8421-5D Z -7520-5D

審査請求 未請求 発明の数 2 (全10頁)

49発明の名称

光記録媒体および光記録媒体の記録方法

②特 顋 昭61-45964

忠

@出 顧 昭61(1986)3月3日

四発明者 小林

川崎市幸区柳町70番地 株式会社東芝柳町工場内

⑪出願人 株式会社東芝

川崎市幸区堀川町72番地

砂代 理 人 弁理士 鈴江 武彦 外2名

月 棚 2

1. 発明の名称

光記録媒体および光記録媒体の記録方法

2. 特許請求の範囲

(1) 局所的に光学特性の変化を生じさせることにより情報の記録を行うことを可能とし、且つ少なくとも2種類以上の組成の異なる設定を液体急冷により初期の状態から非晶質化の状態、あるいは液体冷により初期の状態が見たによって多層に構成した記録機を有することを特徴とする光記録媒体。

②上記記録層は、液体操冷により非晶質化の状態から結晶化の状態に変化させることが可能な膜 厚比によって構成されることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の光記録媒体。

図上記記録器は、液体急冷により結晶化の状態 から非晶質化の状態に変化させることが可能な膜 厚比によって構成されることを特徴とする特許額 求の範囲第1項記載の光記録媒体。

4)上記記録麗はGeおよびTeの薄膜からなり、

Ge 設と丁e 膜との膜厚比をそれぞれ1対1で構成したことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の光記録媒体。

⑤上記記録歴はAuおよびSiの薄膜からなり、Si膜とAu膜とをそれぞれ2対8から3対7の膜厚比で構成したことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の光記録媒体。

(日上記記録層はA Q および S i の薄膜からなり、 S i 製とA g 膜とをそれぞれ 1 . 7対 8 . 3 から 3 対 7 の 膜 摩比で 構成 したことを特徴とする特許 請求の 範囲第 1 項記載の光記録媒体。

(刀基板上に、少なくとも2種以上の静機のにないかないとも2種以上の静機のに記録をおけ、この静機によりを設け、この神機により、この神機を有するビームを照射を行うものにおいて、上記記録を行うものにおいて、上記記録をはいるといるをはより時間にはより時間にはより時間の消去が記録を行うことを特徴の消去が記録を行うことを特徴の消去がよります。

とする光記録媒体の記録方法。

3. 発明の詳細な説明 .

[発明の目的]

(産業上の利用分野)

この発明は、たとえばレーザビームによりヒートモード記録が行える光記録媒体に関する。

(従来の技術)

(発明が解決しようとする問題点)

(作用)

この発明にあっては、記録圏に記録すべき情報を有するビームを照射することにより上記記録器を局所的に準一圏に変換して情報の記録を行うものにおいて、上記記録圏に高出力のビームを短時間別射することにより非晶質化の状態に相変化させることにより情報の背法および記録を可能にしたものである。

(実施祭)

以下、この発明の一実施関を図面を参照して 説明する。

第1回において、1は光記録媒体としての光ディスクである。この光ディスク1に対して、基板2関から対物レンズ11によってスポットの付与れるレーザビームしによる熱的エネルギーの付与により記録器4の光学特性が変化される。つまら、記録器4はレーザビームしの照射により振び合金には溶解合金化される。すなわち、記録器4は、組成の異なる遊説により多器膜として構成

しかしながら、情報の記録と再生のみが可能な光ディスク、いわゆる追記型の光ディスクでは記録した情報の消去、および再進込みを行うことができないため、記録した情報が不要となった場合、その情報が記録されている部分が無駄となってしまうという欠点があった。

この発明は、上記の不要となった前報が記録されている部分が無駄になるという欠点を輸去し、 1 枚の光ディスクに対して消去不能な記録、および消去可能な記録の両方を行うことができる光記録雑体を提供しようとするものである。

[発明の構成]

(問題点を解決するための手段)

この発明は、母所的に光学特性の変化を生じさせることにより債権の記録を行うことを可能とし、且つ少なくとも2種類以上の組成の異なる模様を液体のは液体体冷により初期の状態から結晶化の状態に変化させることが可能な健康比で構成した記録器を有する光記録媒体である。

されており、たとえば低出力のレーザピームしで 長時間加熱されることにより拡散あるいは溶解合金化されて単一脳となり、それが徐冷(徐徐に冷 却)されて合金結晶化の状態、または高出力のレーザピームしで短時間加熱されることにより拡散 あるいは溶解合金化されて単一層となり、それが 急冷 (急数に冷却)されて合金非晶質化の状態と

類2図は、上記光ディスク1を示すものである。この光ディスク1は、基板2と、この基板2上に保護投3、記録用4、保護膜5および保護投6が、たとえばスパッタ法あるいは真空蒸着法などによって順次積離されて構成されている。また、この光ディスク1には、スパイラル状にトラック(図示しない)が形成されている。

上記基板2としては、たとえばポリカーボネイト(PC)樹脂、メタクリル(PMMA)樹脂、エポキシ樹脂などの透明樹脂、あるいは透明なガラス、石英およびセラミックなどが用いられている。

特開昭62-204442(3)

上記保護膜3および5は、記録時にレーザビームしの照射により記録器4が飛散または穴空きすることを防止するためのものであり、たとえばSiO、SiO2、SiN3などの選明な物質が存さ20人~5mの範囲で構成されている。

上記保護機6は、光ディスク1を取り扱う際に生じる傷などを防止するものであり、たとえば紫外線硬化(UV)樹脂などの透明な樹脂によって構成されている。

上記記録暦4は、異なる2種類の物質からなる 薄膜41 および42 が積層されて構成されている。 上記薄膜41 および42 としては、SiとAu、 SiとAg、TeとGeなどがそれぞれ用いられる

上記SiとAuとを記録授41 および42 として用いた場合には、レーザビームしの照射により記録暦4は合金化され、AuSi合金の単一度となる。このAuSi合金は共品組成である20~30at%(原子バーセント)Siで、被体急冷(溶解急冷)により非品質化の状態となる性質が

いは非晶質化の状態に相変化させることが可能となる。なお、記録膜4』をAu、記録膜4』を Siで構成するようにしても良い。

すなわち、Si対Agの膜厚の比を、それぞれ 1. 7対8. 3から3対7の範囲内で形成する。 ある。つまり、AuSi合金は、その組成がAuuに対するSiの割合いが20~30at%となっている場合、結晶化の状態にある合金によってのレーザビームしを短時間照射することによって溶解ないは非晶質化の状態にある合金に低出力の中状態にしてから徐冷すると結晶化の状態となる。

また、上記TeとGeとを記録機41 および 42 として用いた場合には、レーザピームしの照 射により記録離4は金属間化合物GeTeの組成は、 原子パーセントでGe対Teの割合いが1対1で ある。つまり、金属間化合物GeTeぱ、その組 成がGeに対するTeの割合いが50at%とな

特開昭62-204442(4)

っている場合、結晶化の状態にある化合物に高出 力のレーザビームしを知時周別射することによっ て溶解状態にしてから急冷すると非晶質化の状態、 あるいは非晶質化の状態にある化合物に低出力の レーザビームしを長時間照射することによって羽 解状態にしてから徐冷すると結晶化の状態となる。

たとえば、Geからなる記録設41を厚さ 500人で研成した場合には、Teからなる記録 設42を厚さ500人で構成する。これにより 風射されるレーザビームしの熱的エネルギー最低 4は風射されるレーザピームしの熱的エネルギー最低 4は風射されるレーザピームしの熱的エネルの の違いにより結晶化の状態、あるいは非したの の状態に相変化させることが可能となる。なする の状態に相変化させることが可能となる。なする には 数41をTe、記録数42をGeで構成する ようにしても良い。

また、上記記録題4は、第3回に示すように、 それぞれの順序の比に応じて構成される記録数 41 と42 とを交互に頂腊し、多四膜構造として も良い。たとえば、GeとTeからなる記録数4

の記録数41 および42 は単一選に変換され、徐 様に冷却されて合金結晶化の状態となる。この結果、記録解4に初期の状態と合金結晶化の状態と の反射率の違いを生じさせることにより情報の記録を行う。

次に、光ディスク1を消去可能型のディスクと して使用する場合について説明する。すなわち、 光ディスク1の全面に対して、ヒータあるいはレ ーザビームしで長崎間加熱し、記録脱41 および 42 を拡散合金化あるいは溶解合金化して結品化 の状態にする。そして、この記録開4に対して、 の場合、GeとTeとの製厚の比は1対1である。 したがって、記録競41と記録脱42との設厚の 比が1対1となるように、Geからなる記録41の厚さ100人に対してTeからなる記録限42の厚さ100人とを交互に積四し、設厚1000 人の記録器4を構成する。

また、上記光ディスク1は、ディスクの片面に記録を行う単板型ディスクとして説明したが、たとえば2枚の光ディスク1それぞれの越板2を外側にしてエアーサンドイッチ構造、あるいは接着腫による貼合わせにより両面光ディスクとすることも可能である。

次に、第2因に基づき、この発明の記録方法の一例について説明する。・

ます、光ディスク1を追記型のディスクとして使用する場合について説明する。すなわち、記録暦4に対して、対物レンズ11によって記録すべき情報を有する出力が5~15mwのレーザビームしを5~0.5μsの間スポット照射する。これにより、レーザビームしの照射された記録届4

対物レン3~11にWのでは、10mmを11にWのでは、10mmを11にWのでは、10mmを11にWのでは、10mmを11にWのでは、10mmを11にWのでは、10mmを11にWのでは、10mmを11には、10mmを11にWのでは、10mmを11には

または、光ディスク1の全面に対して、ヒータあるいはレーザビームしで短時間加熱し、記録膜41 および42 を拡散合金化あるいは溶解合金化して合金業品質化の状態にする。そして、この記録暦4 に対して、対物レンズ11によって記録すべき情報を有する出力が1~5 m W のレーザビームしを5~0.5 μ S の間スポット風射する。こ

次に、1枚の光ディスク1のあるがの光ディスク1のあるがの光ディスク1のあるのかはできませるが、2000の元スクはでででは、2000の元スクとして使用するものでは、2000元ででは、2000元ででは、2000元ででは、2000元ででは、2000元ででで、2000元ででは、2000元ででは、2000元ででは、2000元ででは、2000元ででは、2000元ででは、2000元では

返いが生じて情報の記録が行える。この組合は、その記録暦4に対して、出力が3~10mWのレーザピームしを0.3~0.02μSの間スポット照射し、記録暦4を結晶化の状態から非晶質化の状態に相変化させることにより、記録情報の指表が行える。

記録届4の記録数41 および42 は単一階に変換され、徐徐に冷却されて合金結晶化の状態となる。この結果、記録暦4に初期の状態と合金結晶化の状態との反射率の違いを生じさせることにより、情報の記録を行う。この場合、合金結晶化の状態から初期の状態へは戻れないため、情報の消去を行うことはできない。

その記録 ■ 4 に対して、出力が 1 ~ 5 m W のレーザビームしを 5 ~ 0 . 5 μ s の間スポット照射し、記録 ■ 4 を非品質化の状態から結晶化の状態に相変化させることにより、記録情報の消去が行える。

また、消去可能な情報を記録する場合は、対応 する記録版4に対して、ヒータあるいはレーザビ ームで短時間加熱し、記録脱41 および42 を拡

特開昭62-204442(6)

散合金化あるいは溶解合金化し、合金非晶質化の 状態にする。そして、この記録暦4に対して、対 物レンズ11によって記録すべき簡単を有する出 カが1~5mWのレーザビームしを5~0.5 μSの間スポット照射する。これにより、レーザ ピームしの照射された記録器4は、徐徐に冷却さ れて合金枯渇化の状態となる。この結果、多層膜 を合金結晶化の状態に変換したときと、非品質化 の状態を結晶化の状態に樹変化したときでは、そ れぞれの結晶粒径が異なることにより、反射率の 違いが生じて情報の記録が行える。この場合は、 その記録暦4に対して、出力が3~10mWのレ ーザビームしを 0 . 3 ~ 0 . 0 2 μ s の間スポッ ト照射し、記録器4を結晶化の状態から非晶質化 の状態に相変化させることにより、記録情報の消 去が行える。

または、消去可能な例如を記録する場合、対応する記録圏4に対して、ヒークあるいはレーザビームして長時間加熱し、記録版41 および42 を拡散合金化あるいは溶解合金化し、合金結晶化の

スポット照射し、記録版4の記録版41 および 42 を単一度に変換する。この結果、記録版4に 初期の状態と合金結晶化の状態との反射率の違い を生じさせることにより、情報の記録を行う。

このようにして、記録された情報の全て、ある いはその一部の情報が不要となった場合、光ディ スク1の全面、あるいは不要となった情報が記録 されているトラック、セクタごとをヒータあるい はレーザビームで加熱し、紀録脱41 および42 を.拡股合金化あるいは溶解合金化し、結晶化の状 態にする。そして、この記録的4に対して、記録 すべき頃報を有する出力が3~10mWのレーザ ピームしを0、3~0、02μsの間スポット風 射し、記録暦 4 を結晶化の状態から非晶質化の状 眠へと相変化させる。この結果、結晶化の状態と 非晶質化の状態との反射中の違いにより、情報の 記録を行う。この場合は、その記録暦4に対して 出力が1~5mWのレーザヒームしを0.5~5 USの購入ポット照射し、記録版4を非晶質化の 状態から結晶化の状態に相変化させることにより、

次に、追記型として使用した光ディスクを構去可能型のディスクとして使用する場合について説明する。たとえば、記録脳4に対して、対物レンズ11によって記録すべき情報を有する出力が5~15mWのレーザビームを5~0.5μsの間

記録情報の將去が行える。

または、合金結晶化の状態として情報の記録が 行なわれた光ディスク1に対して、記録された情 報の全て、あるいはその一部の情報が不要となっ た場合、光ディスク1の全面、あるいは不良とな った情報が記録されているトラック、セクタこと をヒータあるいはレーザビームで加熱し、記録器 4を非晶質化の状態にする。そして、この記録歴 4 に対して、記録すべき情報を有する出力が1~ 5mWのレーザビームしを0. $5\sim5\mu$ sの闘ス ポット照射し、記録離4を非品質化の状態から結 晶化の状態へと相変化させる。これにより、歯根 の記録を行う。この複合は、その記録暦4に対し て、出力が3~10mWのレーザビームしを 0.3~0.02μsの間スポット限射し、記録 闘4を結局化の状態から非易質化の状態へと相変 化させることにより、情程の消去が行える。

また、たとえば記録度4に対して、対物レンズ 1 1 によって記録すべき情報を有する出力が3~ 1 0 m W のレーザビームを 0 . 3 ~ 0 . 0 2 µ s の間スポット照射し、記録暦4の記録膜4i および42を単一暦に変数する。この結果、記録暦4に初期の状態と合金非品質化の状態との反射率の遠いを生じさせることにより、情報の記録を行う。

このようにして、記録された曽報の全て、ある いはその一郎の情報が不要となった場合、光ディ スク1の全面、あるいは不要となった情報が記録 されているトラック、セクタごとをヒータあるい はレーザビームで加熱し、記録膜41 および42 を拡散合金化あるいは溶解合金化し、非品質化の 状態にする。そして、この記録度4に対して、記 録すべき情報を有する出力が1~5mWのレーザ ピームしをひ、5~5μsの間スポット無射し、 記録暦4を非品質化の状態から結晶化の状態へと 相変化させる。これにより、非贔屓化の状態と結 品化の状態との反射率の違いにより、情報の記録 を行う。この場合は、その記録暦4に対して出力 が3~10mWのレーザピームしを0.3~ 0. 02μSの間スポット照射し、記録度4を結 品化の状態から非品質化の状態に相変化させるこ

1000人、記録服4として記録数41をGeにより数罪500人および記録数42をTeにより数罪500人、保護数5をSiO2により数算1000人、常外線硬化樹脂により保護数6を限次後難して構成した。

とにより、記録情報の消去が行える。

または、合金非晶質化の状態として情報の記録 が行なわれた光ディスク1に対して、記録された 情報の全て、あるいはその一部の情報が不要とな った場合、光ディスク1の全面、あるいは不要と なった情報が記録されているトラック、セクタご とをヒータあるいはレーザビームで加熱し、記録 履4を結晶化の状態にする。そして、この記録階 4 に対して、、記録すべき精報を有する出力が3 ~10mWのレーザピームしを0.3~0.02 μSの間スポット照射し、この記録層4を結晶化 の状態から非鳥質化の状態へと相変化させる。こ れにより、背板の記録を行う。この場合は、その 記録暦4に対して、出力が1~5mWのレーザビ - ムしをO. 5~5μsの間スポット照射し、非 品質化の状態から結晶化の状態へと相変化させる ことにより、情報の消去が行える。

実施例-1

光ディスク1は、ポリカーボネイト樹脂からなる着板2上に、保護膜3をSiOzにより膜厚

したがって、 1 枚の光ディスク 1 のある部分を 追記型のディスクとして使用し、 別の部分を消去 可能型のディスクとして使用ことができる。

実施例 ~ 2

光ディスク1は、ポリカーボネイト制脂からなる基板2上に、保護膜3をSiO2により膜厚100人、記録間4として記録膜41をGeにより膜厚500人のよけ記録膜42をTeにより膜厚500人、保護膜5をSiO2により膜厚1000人、常外線硬化制脂により保護膜6を原次後囲して構成した。

たとえば、記録節4に対して、記録すべき情報 を有する9mWのレーザビームしを0.2 usスポット照射し、記録度4に初期の状態と合金非品 質化の状態との反射率の違いを生じさせることに より、情報の記録を行う。

このようにして、記録された情報の一部が不要 となった場合、その貨幣が記録されているトラッ クごとをレーザピームしで加熱することにより、 記録版 4 1 および 4 2 を拡散合金化あるいは溶解 合金化し、非晶質化の状態にする。そして、この 記録部4に対して、記録すべき情報を有する出力 が3mWのレーザピームしを2μsの聞スポット 照射することにより、記録暦 4 を結晶化の状態に 変化させて情報の記録を行う。また、この情報の 消去を行う場合、対応する記録離4に対して、出 カが7mWのレーザピームしを0、1ょらスポッ ト風射し、記録部4を結晶化の状態から非晶質化 の状態へと相変化させる。これにより、記録暦4 には、第5因に示すように、初明の状態、結晶化 の状態、合金非結晶質化の状態、および非晶質化 の状態に対応した異なる反射率が得られる。

したがって、追記型として使用した光ディスク を消去可能型のディスクとして使用することがで

ーザビームしを 0 . 0 2 μ S の間スポット 照射することにより、記録度 4 を非品質化の状態に変化させて情報の記録を行う。また、この情報の消費を行う場合、対応する記録額 4 に対して、 1 m W のレーザビームしを 5 μ S の間スポット 照射し、記録図 4 を非品質化の状態から結晶化の状態へと相変化させる。

したがって、追記型として使用した光ディスク 1を窮去可能型のディスクとして使用できる。 実施用 - 4

光ディスク1は、ポリカーボネイト樹脂からなる基板2上に、保護膜3をSi02 により膜厚1000人、記録暦4として記録膜41 をSiにより膜厚170人および記録膜42 をAgにより膜厚830人、保護膜5をSi02 により膜厚1000人、紫外機硬化樹脂により保護膜6を腐水値磨して構成した。

たとえば、消去したくない情報を記録する場合は、記録団4に対して、記録すべき情報を有する 15mWのレーザビームしを O . 5 μ s の 間 スポ きる。

实施例 - 3

光ディスク1は、ポリカーボネイト側部からなる基板2上に、保護限3をSiO2により設厚100人、配無関4として記録数41をSiにより設厚200人がよび記録数42をAUにより設度800人、保護数5をSiO2により保護数6を原次係避して構成した。

たとえば、記録部4に対して、記録すべき情報を有する5mWのレーザビームしを5μsの節スポット風射し、記録編4に初期の状態と合金結晶化の状態との反射率の違いを生じさせることにより情報の記録を行う。

このようにして、記録された情報の一部が不変 となった場合、その情報が記録されているセクタ をレーザビームしで加熱することにより、記録録 41 および 42 を拡散合金化あるいは溶解合金化 し、結晶化の状態にする。そして、この記録層 4 に対して、記録すべき情報を有する 1 0 m W のレ

アト風射し、記録 間4に初期の状態を含むにはいる。 にのはいるでは、にないでは、はいるでは、はいるでは、はいるでは、はいるでは、はいるでは、はいるでは、はいるでは、はいるでは、はいるでは、はいるでは、いったのは、はいるでは、いったのは、はいるでは、はいるでは、いったのは、ないないが、はいるでは、いったのは、

したがって、1枚の光ディスクのある部分を追 記型の光ディスクとして使用し、また別の部分を 消去可能型の光ディスクとして使用することがで... きる。

上記支統例によれば、この光ディスクは、多層からなる記録層を合金結晶化の状態あるいは合金 非品質化の状態に変換したときと、合金結晶化の

特開昭62-204442(9)

状態から非晶質化の状態のあるいは合金非晶質化の状態から結晶化の状態にしたときとで生じる反射
中の違いにより、消去不能な情報の記録、および
消去可能な情報の記録を行うものである。これに
より、1枚の光ディスクを追記型、消去可能型の
どちらにも使用することができ、省質源化および
低コストかを図ることができる。

[発明の効果]

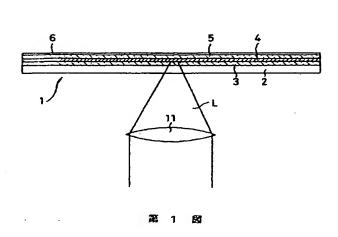
以上、詳述したようにこの発明によれば、1 枚の光ディスクに対して消去不能な記録、および 消去可能な記録の両方を行うことができる光記録 媒体を提供できる。

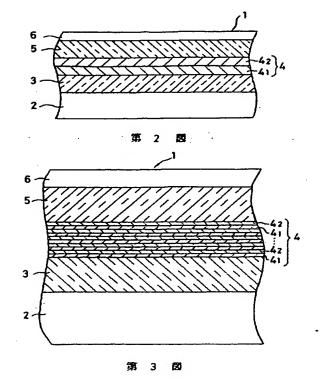
4. 図面の簡単な説明

図面はこの発明の一変施例を示すもので、第1回は要部を説明するための協面図、第2回は光ディスクの構成例を示す要部の新面図、第3回は他の光ディスクの構成例を示す要部の断面図、第4回、第5回は光ディスクの表面反射学の違いを説明するための図である。

1 … 光ディスク、 2 … 基板、 3 、 5 … 保護模、

出順人代理人 弁理士 羚 江 武 彦

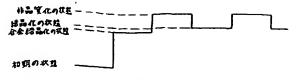




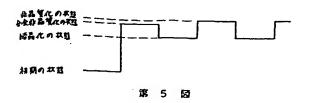
特開昭62-204442 (10)

手続 神 正 四路 61.0.22 明初 年 月 日

特許庁長官 風田明雄 蹬



第 4 室



- 事件の表示
 特顧昭61-45964月
- 発明の名称
 光記録媒体および光記録媒体の記録方法
- 3. 確正をする者 事件との関係 特許出版人 (307) 株式会社 東 芝
- 4. 代 夏 人 東京都千代田区費が開3丁目7番2月 UBEビル 〒100 電話03(502)3181(大代表) (5847) 弁理士 爺 江 武 彦証刊第2 5. 自発補正
- 6. 補正の対象 明報御



五章 (章)

7. 補正の内容

M A ė.